Особенности изменения структурного состояния и внутренних напряжений в полосах сдвига монокристаллов цинка

© М.Е. Босин, Ф.Ф. Лаврентьев*, В.Н. Никифоренко*

Харьковский государственный политехнический университет, 310002 Харьков, Украина * Физико-технический институт низких температур Академии наук Украины, 310167 Харьков, Украина E-mail:Lubenets@ilt.kharkov.ua

(Поступила в Редакцию 9 октября 1998 г. В окончательной редакции 12 февраля 1999 г.)

> Методом трансмиссионной электронной микроскопии исследована дислокационная структура деформированных кристаллов цинка. Показано, что полоса сдвига состоит из диполей и индивидуальных дислокационных петель. Установлена связь между внутренними напряжениями и соответствующей дислокационной структурой полос сдвига.

Проблема механизмов, определяющих сдвигообразование и упрочнение в металлах и сплавах, является актуальной проблемой физики прочности и пластичности [1-3]. Необходимой предпосылкой для решения этой проблемы является исследование дислокационной структуры в элементарных локальных сдвигах и измерение величины локальных внутренних напряжений в различных системах скольжения. Отметим, что несмотря на большое число исследований структурного состояния деформированных кристаллов [3], имеется ряд нерешенных вопросов по идентификации структурного состояния и величине внутренних напряжений, вызванных этим структурным состоянием. Цель настоящей работы трансмиссионное электронно-микроскопическое (ТЭМ) исследование дислокационной структуры и внутренних напряжений в полосах сдвига деформированных монокристаллов цинка.

1. Объект и методы исследования

Исследовались монокристаллы цинка чистотой 99.997%, которые выращивались методом направленной кристаллизации из расплава [4]. Образцы деформировались простым сдвигом в системе скольжения (0001) [1120]. ТЭМ исследование проводилось в плоскости (1100) и (0001). Образцы для электронно-микроскопического исследования на просвет вырезались электроэрозионным методом в виде дисков диаметром 3 и толщиной 0.5 mm, центральная часть которых утонялась электрохимическим способом до толщины 1000 Å, прозрачной для электронов с энергией 100 kV. Изучение дислокационной структуры проводилось на электронных микроскопах IEM-100U и JEM-7A.

2. Результаты и их обсуждение

ТЭМ исследования показали, что исходное структурное состояние кристаллов цинка характеризуется большим числом дислокационных петель с радиусом $r = 0.3 \,\mu$ m. После деформации простым сдвигом в системе (0001) [11 $\overline{2}0$] образуются полосы базисного скольжения. На рис. 1 приведена ТЭМ картина в сечении плоскости (1 $\overline{1}00$), из которой следует, что макрополоса базисного скольжения состоит из тонких линий базисного скольжения с линейной плотностью вдоль [0001] $\rho_{\rm B} = 10^4 \, {\rm mm}^{-1}$. При этом наблюдаются диполи и петли базисных дислокаций в плоскостях (0001) с радиусом $r_0 = 0.14 \, \mu {\rm m}$, что также хорошо видно на рис. 2, где приведена ТЭМ картина в сечении плоскости (0001). Из рис. 1 видно, что диполи образованы краевыми базисными дислокациями и имеют высоту $h = 4-60 \, {\rm nm}$ и длину 0.13–1 $\mu {\rm m}$. Расстояние между диполями $L_d \sim 1 \, \mu {\rm m}$. Для оценки внутренних напряжений в базисной системе скольжения воспользуемся выражением

$$\tau_0 = \frac{\alpha G b}{r_0} = 17.4 \,\mathrm{MPa},\tag{1}$$

где $\alpha = 0.24$ — коэффициент базисного междислокационного взаимодействия; $G = 3.8 \cdot 10^4$ MPa — модуль



Рис. 1. ТЭМ картина дислокационной структуры в сечении $(1\bar{1}00)$ после базисного скольжения в кристаллах цинка до $\varepsilon = 10\%$.



Рис. 2. ТЭМ картина дислокационной структуры в сечении плоскости (0001) деформированных кристаллов цинка до $\varepsilon = 10\%$.



Рис. 3. ТЭМ картина винтовых пирамидальных дислокаций в больших локальных сдвигах ($\varepsilon_L = 6 \cdot 10^{30}$), наблюдаемых в режиме in situ в сечении плоскости (0001) кристаллов цинка. Стрелкой отмечены места искривления винтовых компонент пирамидальных дислокаций.

сдвига, $b = 2.67 \cdot 10^{-10}$ m — вектор Бюргерса базисной дислокации, r_0 — радиус кривизны базисной дислокации. Поля внутренних напряжений, создаваемых дипольной структурой, существенно скомпенсированы. Для оценки внутренних дальнодействующих напряжений дипольной структуры воспользуемся соотношением

$$\tau_G = \frac{Gbh}{2\pi L_d} = 0.097 \,\mathrm{Pa},\tag{2}$$

где $L_d = 1 \,\mu$ т и h = 60 nm. Малое значение величины τ_G обусловлено скомпенсированностью полей напряжений

диполей. Для разрушения дипольной структуры необходимо напряжение

$$\tau_c = \frac{Gb}{8\pi(1-\nu)h} = 9.61 \,\mathrm{MPa},$$
(3)

где h = 60 nm, $\nu = 0.3$ — коэффициент Пуассона. Сравнение соотношений (2) и (3) показывает, что напряжение для разрушения дипольной структуры существенно больше, чем внутренние напряжения, создаваемые дипольной структурой. Отметим, что при базисном скольжении появляются компоненты напряжения сдвига в пирамидальной системе скольжения, что приводит к активации пирамидального скольжения. Величину этого напряжения можно оценить из выражения

$$\tau_p = \tau_b n \cos \varphi = 4.7 \,\mathrm{MPa},\tag{4}$$

где $\tau_b = 1 \text{ MPa}$ — приложенное напряжение сдвига в базисной системе скольжения, n = 10 — число базисных дислокаций в скоплениях, $\varphi = 62^{\circ}$ — угол между плоскостями (0001) и (1122). Оцененное в (4) напряжение в 5 раз больше, чем напряжение старта для движения пирамидальных дислокаций. Наличие базисных и пирамидальных дислокаций обусловливает протекание реакции типа

$$\frac{1}{3} \left[2\bar{1}\bar{1}3 \right]_{4.46}^{(\bar{2}112)} + \frac{1}{3} \left[2\bar{1}\bar{1}3 \right]_{4.46}^{(2\bar{1}\bar{1}3)} \to \frac{2}{3} \left[2\bar{1}\bar{1}0 \right]_{4.00}^{(0001)}.$$
 (5)

Индексы справа вверху показывают плоскости залегания дислокаций, а индексы справа внизу дают относительные энергии дислокаций (отношение квадрата вектора Бюргерса к квадрату параметра решетки).

Петли призматических дислокаций, соответствующих реакции (5), наблюдаются на рис. 2. Важно отметить, что призматическая дислокация является сидячей, что обусловливает ее существенный вклад в деформационное упрочнение ГПУ металлов. На рис. 3 приведена ТЭМ картина полос сдвига в плоскости (1122), наблюдаемая на плоскости (0001). Видно, что полосы пирамидального сдвига располагаются вдоль направления [1120] и в них наблюдаются изогнутые винтовые компоненты пирамидальных дислокаций, по радиусу кривизны которых можно оценить внутренние напряжения τ_p . Для пирамидального скольжения $\alpha_p = 1, G_p = 4 \cdot 10^4 \,\mathrm{MPa},$ $b_p = 5.6 \cdot 10^{-10} \,\mathrm{m}$ — вектор Бюргерса пирамидальной дислокации, $r_p = 0.025 \,\mu \text{m}$ — радиус кривизны винтовых компонент пирамидальных дислокаций (оценено по рис. 3) получим $\tau_p = 896$ MPa. Столь большим внутренним напряжениям отвечают 6 10³% деформации, при которой получен рис. 3. Большая величина деформации сдвига вызвана трансформацией базисных дислокаций в пирамидальные.

Таким образом, на основании проведенных ТЭМ исследований установлены характерные структурные состояния, образующиеся в различных системах скольжения деформированных монокристаллов цинка. Определены характерные структурные элементы для базисного, призматического и пирамидального скольжений. Оценена величина внутренних напряжений, образующихся в наблюдаемых состояниях.

Авторы выражают благодарность И. Третьяку за помощь при проведении ТЭМ экспериментов.

Список литературы

- [1] Б.И. Смирнов. ФТТ 36, 7, 2037 (1994).
- [2] A. Luft. Prog. Mater. Sc 1. 1, 6, 629 (1991).
- [3] Н.А. Тяпунина, Г.В. Бушуева, Г.А. Зиненкова. Физика кристаллов с дефектами. Изд-во МГУ, М. (1986). С. 239.
- [4] Yu.G. Kazarov, F.F. Lavrentev. Cryst. Res. Technol. 18, 1, 107 (1983).